# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-015403

(43) Date of publication of application: 17.01.1997

(51)Int.Cl.

GO2B 5/00 CO8K 3/04 G09D 17/00 G02B 5/20 GO2F 1/1335 GO3F 7/004 7/037

(21)Application number: 08-109238

(22)Date of filing:

30.04.1996

(71)Applicant:

**TORAY IND INC** 

(72)Inventor:

**INOUE KEIJIRO** 

TOMITA FUMIO **GOTO TETSUYA** 

(30)Priority

Priority number: 07106567

Priority date: 28.04.1995

Priority country: JP

07106568

28.04.1995

# (54) RESIN BLACK MATRIX, BLACK PASTE, COLOR FILTER AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to improve dispersibility, to enhance light shieldability, to improve pattern workability, to obviate film peeling and to improve display grade by dispersing a specific carbon black as a light shielding agent into a resin. SOLUTION: This black matrix is required to finely disperse the carbon black in order to obtain the high light shieldability and includes the black matrix prepd. by dispersing the specific carbon black as the light shielding material into the resin. The specific carbon black refers to the carbon black satisfying at least one among the following (A) to (D): (A) The pH value is ≤6.5. (B) The carboxyl group concn. [COOH] on the surface is 0.001<[COOH] in molar ratio per total carbon atom. (C) The hydroxyl group concn. [OH] of the surface is 0.001<[OH] in molar ratio per total carbon atom. (D) The sulfone group concn. [SO3H] of the surface is 0.001<[SO3H] in molar ratio per total carbon atom.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

13.05.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3196638

[Date of registration]

08.06.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of extinction of right]

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3196638号 (P3196638)

(40) TEAT FI 440V.134F & H D FI (2001, 0, 0	(45)発行日	平成13年8	月6日(2001.	. 8. 6)
---	---------	--------	-----------	---------

(24) 登録日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.Cl.7	徽別記号	FΙ	
G02B 5/0	00	G O 2 B 5/00	В
C08K 3/0	)4	C 0 8 K 3/04	
CO9D 17/0	00	C 0 9 D 17/00	
G02B 5/2	20 1 0 1	G 0 2 B 5/20	101
G02F 1/1	1335 505	G 0 2 F 1/133	5 5 0 5
			請求項の数19(全 15 頁)
(21)出願番号	特願平8-109238	(73)特許権者 00	00003159
		東	「レ株式会社
(22)出願日	平成8年4月30日(1996.4.30)	東	京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 井	上 敬二郎
(65)公開番号	特別平9-15403	25	賀県大津市園山1丁目1番1号  東レ
(43)公開日	平成9年1月17日(1997.1.17)	株	式会社滋賀事業場内
審查請求日	平成10年5月13日(1998.5.13)	(72)発明者 富	一 文数
(31)優先権主張報	<b>特願平7-106567</b>	器	捜県大津市闖山1丁目1番1号 東レ
(32)優先日	平成7年4月28日(1995.4.28)	株	式会社滋賀事業場内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 後	藤 哲哉
(31)優先権主張都	<b>号 特願平7-106568</b>	***	徴県大津市園山1丁目1番1号 東レ
(32)優先日	平成7年4月28日(1995.4.28)	林	式会社滋賀事業場内
(33)優先權主張国	日本 (JP)		
		審査官 森	<b>达内</b> 正明
			最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 樹脂ブラックマトリックス、黒色ペースト、カラーフィルタおよび液晶表示素子

1

### (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】非感光性ポリイミド樹脂中に遮光剤を分散 せしめてなる樹脂ブラックマトリックスにおいて、該遮 光剤として下記  $(A) \sim (C)$  のうち少なくとも 1 つを 満たすカーボンブラックを用いることを特徴とする樹脂 ブラックマトリックス。

- **\_(A)** 表面のカルボキシル基濃度[COOH]が、全炭 素原子あたりのモル比で、0.001< [COOH] で ある。
- のモル比で、0.001< [OH] である。
- (C) 表面のスルホン基濃度 [SO<sub>3</sub> H] が、全炭素原 子あたりのモル比で、O. OO1< [SO: H] であ

【請求項2】 遮光剤の平均1次粒径が5~40 nmであ

ることを特徴とする請求項1記載の樹脂ブラックマトリ ックス。

【請求項3】遮光剤の平均2次粒径が5~100nmで あることを特徴とする請求項1記載の樹脂ブラックマト リックス。

【請求項4】 遮光剤として、カーボンブラックと該カー ボンブラックに対して補色の顔料を含むことを特徴とす る請求項1記載の樹脂ブラックマトリックス。

【請求項5】カーボンブラックに対して補色の顔料が、 (B) 表面の水酸基濃度 [OH] が、全炭素原子あたり 10 青色および/または紫色の顔料であることを特徴とする 請求項4記載の樹脂ブラックマトリックス。

> 【請求項6】 遮光剤中にしめるカーボンブラックの割合 が50重量%以上であることを特徴とする請求項1記載 の樹脂ブラックマトリックス。

【請求項7】非感光性ポリイミド前駆体溶液中に遮光剤

を分散せしめてなる黒色ペーストにおいて、該遮光剤と して下記(A)~(C)のうち少なくとも1つを満たす カーボンブラックを用いることを特徴とする黒色ペース

- (A) 表面のカルボキシル基濃度 [COOH] が、全炭 素原子あたりのモル比で、0.001<[COOH]で
- (B) 表面の水酸基濃度 [OH] が、全炭素原子あたり のモル比で、0.001< [OH] である。
- (C) 表面のスルホン基濃度 [SO<sub>3</sub> H] が、全炭素原 10 子あたりのモル比で、O. OO1< [SO<sub>8</sub> H] であ

【請求項8】 遮光剤の平均1次粒径が5~40 nmであ ることを特徴とする請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項9】 遮光剤の平均2次粒径が5~100 nmで あることを特徴とする請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項10】 遮光剤として、カーボンブラックと該カ ーボンブラックに対して補色の顔料を含むことを特徴と する請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項11】カーボンブラックに対して補色の顔料 が、青色および/または紫色の顔料であることを特徴と する請求項10記載の黒色ペースト。

【請求項12】 遮光剤中にしめるカーボンブラックの割 合が50重量%以上であることを特徴とする請求項7記 載の黒色ペースト。

【請求項13】N-メチル-2-ピロリドン、ジメチル ホルムアミド、ジメチルアセトアミドの中から選ばれた アミド系極性溶媒を溶剤の主成分とすることを特徴とす る請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項14】少なくともラクトン系溶媒を含むことを 30 特徴とする請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項15】少なくとも表面張力が26~33ダイン / c mのエチレングリコール系またはプロピレングリコ ール系のエーテルアセテート溶媒を含むことを特徴とす る請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項16】Cassonの流動方程式による降伏値 が O. 1 P a 以下であることを特徴とする請求項 7 記載 の黒色ペースト。

【請求項17】粘度が5~1000cPであることを特 徴とする請求項7記載の黒色ペースト。

【請求項18】請求項1記載の樹脂ブラックマトリック スを有することを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項19】請求項18記載のカラーフィルタを有す ることを特徴とする液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子のカ ラーフィルタなどに使用される樹脂ブラックマトリック スおよびそれを製造するための黒色ペーストに関するも のであり、さらに詳しくは、遮光性に優れ、高い寸法精 50 比べると、まだ十分な遮光性が得られてはいない。その

度を有し、かつ膜剥がれが生じにくいなど、優れた特性 を有する樹脂ブラックマトリックスおよびそれを製造す

るための黒色ペーストに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示用カラーフィルタは、 光透過性基板上に形成された赤、緑、青の三原色の画素 を一絵素として多数の絵素から構成されている。そし て、各画素間には、表示コントラストを高めるために一 定の幅を持つ遮光領域(画面上では、一般に黒色に見え ることから、ブラックマトリックスと称されている)が 設けられている。

【0003】従来のカラーフィルタは、予めフォトリソ グラフィ法で作製されたブラックマトリックスを利用し ており、微細なパターンからなる金属薄膜により形成さ れることが多い。このブラックマトリックスに用いられ ている金属としては、Cr、Ni、Al等があり、その 形成方法としては、スパッタ法や真空蒸着法などの真空 薄膜形成法が広く用いられている。次に、微細なパター ンを形成するために、通常フォトリソグラフィ法により 20 フォトレジストのパターンを形成した後、このレジスト パターンをエッチングマスクとして金属薄膜のエッチン グを行なう。この工程により、フォトレジストの微細パ ターンと一致する金属薄膜の微細パターンを形成するこ とができる。

【0004】また、画素を形成する方法としては、フォ トリソグラフィ法を用いて形成した可染媒体を染色する 方法、感光性の顔料分散組成物を用いる方法、非感光性 の顔料分散組成物をエッチングする方法、パターニング した電極を利用した電着法などの他に、低コストの製造 方法として印刷法やインクジェット法で着色部分を形成 する方法もある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、金属薄膜に より形成されたブラックマトリックスは、金属薄膜を形 成する工程での製造コストが高く、カラーフィルタその ものの価格を引き上げる原因になっている。さらに、ブ ラックマトリックス用の金属薄膜として一般に用いられ ているCrは反射率が高いため、外光の強い場所ではC r面からの反射光も強く、特に透過型のディスプレーに 40 カラーフィルタを組み込んだ場合には、表示品位を著し く損ねるという問題があった。ブラックマトリックスの 反射率を低くさせるために、Crと光透過性基板間に酸 化クロムのような層を設ける方法が提案されているが、 ブラックマトリックスの製造コストはさらに増加するこ とになり、コストダウンの点からは好ましくない。

【0006】このため、例えば遮光剤によって着色され た樹脂をパターニング化してブラックマトリックスを形 成した後、画素を形成してカラーフィルタを製造する方 法が提案されている。しかしながら、従来の金属薄膜と

ため、液晶表示において、ブラックマトリックス通して バックライト光が表示面に漏れてくるという問題があっ た。そのため、特に黒色や輝度の低い色を表示した場 合、所望の色が表示できないという重大な問題があっ た。一方、遮光性を向上させるためにはブラックマトリ ックスの膜厚を厚くすればよいが、今度は、カラーフィ ルタ表面の平坦性が低下して、画質が低下するという新 たな問題が発生する。

【0007】本発明は、かかる技術の諸欠点に鑑み、創案されたもので、その目的とするところは、高い遮光性 10を有し、液晶表示素子に組み込んだ場合に優れた画質を表示できるカラーフィルタ用樹脂ブラックマトリックスおよびそれを製造するための黒色ペーストに関する。

### [0008]

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、 以下の樹脂ブラックマトリックスおよびそれを製造する ための黒色ペーストによって達成できる。

【0009】すなわち、非感光性ポリイミド樹脂中に遮光剤を分散せしめてなる樹脂ブラックマトリックスにおいて、該遮光剤として下記(A)~(C)のうち少なくとも1つを満たすカーボンブラックを用いることを特徴とする樹脂ブラックマトリックス、非感光性ポリイミド前駆体溶液中に遮光剤を分散せしめてなる黒色ペーストにおいて、該遮光剤として下記(A)~(C)のうち少なくとも1つを満たすカーボンブラックを用いることを特徴とする黒色ペースト、前記樹脂ブラックマトリックスを有することを特徴とするカラーフィルタを有することを特徴とする液晶表示素子である。

【0010】<u>(A</u>) 表面のカルボキシル基濃度 [COO 30 H] が、全炭素原子あたりのモル比で、0.001 < [COOH] である。

【0011**】**(<u>B</u>)表面の水酸基濃度[OH]が、全炭 素原子あたりのモル比で、0.001<[OH]であ る。

【0012】(<u>C</u>) 表面のスルホン基濃度 [SO<sub>3</sub> H] が、全炭素原子あたりのモル比で、0.001<[SO<sub>3</sub> H] である。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、詳細に説明する。

【0014】本発明のブラックマトリックスは、高い遮光性を得るために、カーボンブラックを微分散する必要があり、樹脂中に遮光剤として特定のカーボンブラックを分散したものである。特定のカーボンブラックとは、下記  $(\Lambda) \sim (\underline{C})$  のうち少なくとも 1 つを満たすカーボンブラックである。

【**0015】**(A) 表面のカルボキシル基濃度 [COOH] が、全炭素原子あたりのモル比で、**0**.001 < [COOH] である。

【0016】(B)表面の水酸基濃度 [OH] が、全炭 50 酸性基を設けることもできる。

素原子あたりのモル比で、0.001<[OH]である。

【0017】(<u>C</u>) 表面のスルホン基濃度 [SO<sub>8</sub> H] が、全炭素原子あたりのモル比で、0.001<[SO<sub>3</sub> H] である。

【0018】表面のカルボキシル基濃度 [COOH] は、より好ましくは0.002以上、さらに好ましくは0.003以上であることが分散安定性の点から望ましい。上限は特に限定されないが、通常 [COOH] = 0.1がカーボンブラックの製造上の上限である。

【0019】また、表面の水酸基濃度 [OH] は、より好ましくは0.002以上、さらに好ましくは0.003以上であることが分散安定性の点から望ましい。水酸基としては、中性を示すアルコール性の水酸基と酸性を示すフェノール性の水酸基があるが、フェノール性の水酸基の量が重要である。したがって、フェノール性の水酸基の濃度が、水酸基の濃度の50%以上であることが好ましい。フェノール性の水酸基の濃度は0.005以上であることが好ましい。また、表面の水酸基濃度 [OH] の上限は特に限定されないが、通常 [OH] = 0.1がカーボンブラックの製造上の上限である。

【0020】また、表面のスルホン基濃度 [ $SO_sH$ ] は、より好ましくは0.002以上、さらに好ましくは0.003以上であることが分散安定性の点から望ましい。上限は特に限定されないが、通常 [ $SO_sH$ ] = 0.1がカーボンブラックの製造上の上限である。

【0021】カーボンブラック表面の水酸基濃度、カルボキシル基濃度、スルホン基濃度を定量化する方法としては、XPSあるいはESCAと呼ばれているX線光電子分光法を用いることができる。特に化学修飾法と組み合わせてX線光電子分光法を用いると有効である。例えば、カルボキシル基と水酸基とを区別するためには、無水トリフルオロ酢酸等と水酸基と反応させることによってラベル化させ、X線光電子分光法により検出されたF1Sピーク強度により、水酸基の濃度を定量化することができる。また、トリフルオロエタノール等とカルボキシル基と反応させることによってラベル化させ、X線光電子分光法により検出されたF1Sピーク強度により、カルボキシル基の濃度を定量化することができる。

【0022】カーボンブラックの表面に、水酸基やカルボキシル基を設ける方法としては、カーボン粉を製造後、高温下で遊離酸素と接触させ酸化させる方法、オゾン、NO2などの酸化剤によって酸化させる方法、臭素および水によって、常圧下または加圧下で処理する方法、硝酸や硫酸など酸化性の溶液で酸化する方法などがあり、カーボンブラックの粉体表面にカルボキシル基、フェノール性水酸基などの酸性基を設ける。また、これらの方法を組み合わせても良い。さらに、発煙硫酸によるスルホン化などの化学反応によってスルホン基などの酸性基を設けることもできる。

【0023】 <u>カ</u>ーボンブラックは、チャネルブラック、ローラーブラック、ディスクブラックと呼ばれているコンタクト法で製造されたもの、ガスファーネストブラック、オイルファーネストブラックと呼ばれているファーネスト法で製造されたもの、サーマルブラック、アセチレンブラックと呼ばれているサーマル法で製造されたものなどを用いることがきるが、チャネルブラック、ガスファーネストブラック、オイルファーネストブラックが好ましく、特にファーネストブラックがより好ましく、特にファーネストブラックがより好ましく、特にファーネストブラックがより好ましく、特にファーネストブラックを用いるのがましく、特にファーネストブラックがよりがよりがよりがよりがよりがよりがよりである。

【0025】ブラックマトリックス中でのカーボンブラックの構造は、微細なカーボンブラックが凝集してカーボンブラックの2次粒子を形成しており、この粒子径の平均を平均2次粒径とすると、平均2次粒径が小さくなるよう微分散させることが好ましく、2次粒子を形成せず1次粒子で安定性よく分散せしめるのが理想的である。平均2次粒径としては、5~100nmが好ましく、より好ましくは6~88nm、さらに好ましくは8~75nmである。これより大きければ十分な遮光性が得られず好ましくない。平均1次粒径、平均2次粒径の求め方としては、例えば透過型もしくは走査型電子顕微鏡等でカーボンブラックを観測し、JIS-R6002に準じて平均粒径を求める。

【0026】このような粒径の小さいカーボンブラック は、主として茶系統の色調を有する。そのため、カーボ ンブラックに対して補色の顔料を混合させ、無彩色にす るのが好ましい。樹脂ブラックマトリックスとしては、 樹脂中に、カーボンブラックと該カーボンブラックに対 して補色の顔料からなる遮光剤を分散させてなるのが好 ましい。茶色の補色としては、青、または紫系の色であ る。補色用の顔料としては、青色顔料または紫色顔料、 さらには青色顔料と紫色顔料との混合物を用いることが できる。ただし、着色した樹脂を用いる場合は、樹脂と カーボンブラックの混色に対して補色の顔料を用いる。 代表的な顔料の具体的な例をカラーインディクス(C 1)ナンバーで示す。青色顔料または紫色顔料として は、着色力の高い有機顔料が特に好ましく、青色顔料の 例としてはピグメントブルー15、15:1、15: 2, 15:3, 15:4, 15:6, 16, 21, 2 2、60、64などが挙げられるが、特にピグメントブ ルー15、15:1、15:2、15:6が好ましい。 紫色顔料の例としてはピグメントバイオレット19、2 3, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 4 3、50などが挙げられるが、特にピグメントバイオレ ット23、31、33、43、50が好ましい。

44.61.2.1.2.0.0.2

させない範囲で種々の遮光剤を添加してもよいが、高い 遮光性を得るためには、遮光剤中にしめるカーボンブラ ックの割合を50重量%以上にするのが好ましく、より 好ましくは60重量%以上、さらに好ましくは70重量 %以上である。カーボンブラック以外の遮光剤として は、酸化チタン、四酸化鉄などの金属酸化物粉、金属硫 化物粉、金属粉の他に、赤、青、緑色等の顔料の混合物

などを用いることができる。

【0028】本発明の無彩色の樹脂ブラックマトリックスとしては、XYZ表色系において、C光源またはF10光源において測定した樹脂ブラックマトリックスの透過光および反射光の色度座標(x,y)が、該光源の色度座標( $x_0,y_0$ )に対して、 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leq 0.01$ であることが好ましく、より好ましくは  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<0.002$ 5、更に好ましくは  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<0.004$ である。

【0029】また、カラー液晶表示素子は、通常視認性

向上のためのバックライト光源が設けられている。本発

明の樹脂ブラックマトリックスは、バックライト照射時 に液晶表示素子上に樹脂ブラックマトリックスを通して 漏れてくる光のXYZ表色系における色度座標(x, y) が、該バックライトの色度座標(xo, yo) に対  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\leq 0.01$   $(x-x_0)^2$ ることが好ましく、より好ましくは (x-xo) \*+  $(y-y_0)^2 < 0.0025$ 、更に好ましくは  $(x-y_0)^2$  $(x_0)^2 + (y-y_0)^2 < 0.0004$   $(y-y_0)^2 = 0.0004$ 【0030】また、バックライトは、通常カラーフィル タの赤色、青色、緑色画素の透過スペクトルのピークに エネルギーが集中する三波長光源が用いられている。三 波長光源は、可視域(400~700 nm)において特 定の3波長において光のエネルギーの強いピークがあ り、これを主波長と呼ぶ。主波長の定義としては、波長 400~490 nmの範囲における青系色の光のエネル ギーの最も高いピークを中心に士10 nmの範囲、波長 490~580nmの範囲における緑系色にて、エネル ギーの最も高いピークを中心に土10 nmの範囲、波長 580~675 nmの範囲における赤系色の光におい て、エネルギーの最も高いピークを中心に土10 nmの 範囲とする。通常、440~460nm、530~55 0 nm、600~620 nmの範囲である。

値とする。

【0032】ブラックマトリックスは、波長430~6 40 nmの可視光域においてブラックマトリックスの膜 厚1 u mあたりの光学濃度が2.3以上の遮光性を有し ているのが好ましい。より好ましくは3.1以上、さら に好ましくは3.5以上である。以下、波長430~6 40 nmの可視光域において膜厚1μmあたりの光学濃 度を遮光性と定義する。遮光性を向上させるためには、 遮光剤の分散および分散安定性を向上させるのが重要で ある。また、このような高い遮光性を得るには、ブラッ 10 クマトリックス中に含まれるカーボンブラックの割合 を、好ましくは35重量%以上、より好ましくは45重 量%以上、さらに好ましくは60重量%以上とするのが 望ましい。

【0033】また、波長400~700nmの可視光域 におけるブラックマトリックスのXYZ表色系における 原刺激 Y は、0.50以下であることが好ましく、より 好ましくは0.079以下、さらに好ましくは0.02 5以下である。

【0034】ブラックマトリックスの膜厚としては、1 20 μm未満にするのが好ましく、より好ましくは O. 75\*

\* u m以下、さらに好ましくは O. 5 u m以下である。ブ ラックマトリックスの膜厚を薄くするほど、カラーフィ ルタ上での表面断差が小さくなり好ましい。また、ブラ ックマトリックスの膜厚を 0.5μm以下にすることに よって、保護層を省略することもでき、特に好ましい。 下限としては特に限定されないが、ブラックマトリック スの強度、パターンの寸法精度などの点から 0.3 μ m

10

【0035】ブラックマトリックス用の樹脂としては、 ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、PVA、ゼラチン、ポ リエステル樹脂、ポリビニル樹脂等が挙げられる。画素 や保護膜に用いる樹脂よりも高い耐熱性を有するのが好 ましく、250℃以上の耐熱性を有するポリイミド樹脂 がより好ましい。ポリイミド樹脂としては、ポリアミド イミドも含まれ、特に限定されないが、通常一般式

(1) で表わされる構造単位を主成分とするポリイミド 前駆体 (n=1~2) を、加熱もしくは適当な触媒によ ってイミド化するものが好適に用いられる。

[0036] 【化1】

以上が好ましい。

$$-\left\{\begin{array}{c} CO - R^{1} - CONH - R^{2} - NH \\ (COOH)_{n} \end{array}\right\}$$
 (1)

【0037】上記一般式 (1) 中、R は少なくとも2 個以上の炭素原子を有する3価または4価の有機基であ る。耐熱性の面から、R'は環状炭化水素、芳香族環ま たは芳香族複素環を含有し、かつ、炭素数6~30の3 価または4価の基が好ましい。 R¹の例として、フェ ニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフタレン 基、ペリレン基、ジフェニルエーテル基、ジフェニルス ルホン基、ジフェニルプロパン基、ベンゾフェノン基、 ビフェニルトリフルオロプロパン基、シクロブチル基、 シクロペンチル基などが挙げられるが、これらに限定さ 40 体的な例として、ピロメリット酸二無水物、3,3 ´, れない。

【0038】R<sup>2</sup> は少なくとも2個以上の炭素原子を有 する2価の有機基であるが、耐熱性の面から、R<sup>2</sup> は環 状炭化水素、芳香族環または芳香族複素環を含有し、か つ炭素数6~30の2価の基が好ましい。

【0039】R<sup>2</sup>の例として、フェニル基、ビフェニル 基、ターフェニル基、ナフタレン基、ペリレン基、ジフ ェニルエーテル基、ジフェニルスルホン基、ジフェニル プロパン基、ベンゾフェノン基、ビフェニルトリフルオ メタン基などが挙げられるが、これらに限定されない。 【0040】構造単位(1)を主成分とするポリマは、 R'、R'がこれらのうち各々1種から構成されていて も良いし、各々2種以上から構成される共重合体であつ てもよい。さらに、基板との接着性を向上させるため に、耐熱性を低下させない範囲でジアミン成分として、 シロキサン構造を有するビス(3-アミノプロピル)テ トラメチルジシロキサンを共重合するのが好ましい。 【0041】構造単位(1)を主成分とするポリマの具

4.4 ′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、 3. 3 ´, 4, 4 ´ービフェニルトリフルフォロプロパ ンテトラカルボン酸二無水物、3,3´,4,4´ービ フェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、2,3, 5, ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物など からなる群から選ばれた1種以上のカルボン酸二無水物 と、パラフェニレンジアミン、3,3´ージアミノジフ ェニルエーテル、4、4 ´ージアミノジフェニルエーテ ル、3,4´ジアミノジフェニルエーテル、3,3´ー ロプロパン基、ジフェニルメタン基、ジシクロヘキシル 50 ジアミノジフェニルスルホン、4.4 ージアミノジフ

ェニルスルホン、4,4 ージアミノジシクロヘキシルメタン、4,4 ージアミノジフェニメタンなどの群から選ばれた1種以上のジアミンから合成されたポリイミド前駆体が挙げられるが、これらに限定されない。これらのポリイミド前駆体は公知の方法すなわち、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを選択的に組み合わせ、溶媒中で反応させることにより合成される。

【0042】また、通常、ポリイミド前駆体の分子末端を封止し、重合を停止するために無水マレイン酸等のジカルボン酸無水物を添加する。しかし、ポリイミド樹脂 10の分子末端がアミン基である方が、遮光剤の分散性が向上し、さらに好ましい。分子末端がアミン基である割合は、好ましくは50%以上、より好ましくは80%以上、さらに好ましくは90%以上である。ポリイミド樹脂の分子末端をアミン基にするためには、ポリイミド前駆体の合成時に、テトラカルボン酸二無水物のモル数に対してジアミンのモル数をやや多くするようにして、溶媒中で反応させることが好ましい。具体的には、ジアミン100モルに対して、テトラカルボン酸二無水物を好ましくは100~90モル、より好ましくは98~93 20モル、さらに好ましくは97~95モルにする。

【0043】これらポリイミド樹脂の中でも、特に、可 視光域の波長での光吸収の高いものの方がブラックマト リックスの遮光性も高くなり、より好ましい。すなわ ち、 版厚  $2\mu$  のポリイミド膜において、波長  $400\sim700$  nmの可視光での XYZ 表色系における原刺激 Y が 96 以下のポリイミド樹脂を用いるのが好ましく、より好ましくは 90 以下、さらに好ましくは 80 以下である。

【0044】 具体的には、例えばテトラカルボン酸二無 30 水物としては、酸二無水物残基の電子吸引性が高い程好 ましく、ベンゾフェノン基のようなケトンタイプのも の、ジフェニルエーテル基のようなエーテルタイプのも の、フェニル基を有するもの、ジフェニルスルホン基の ようなスルホン基を有するものなど好ましい。例えば、 ピロメリット酸二無水物、3,3´,4,4´ーベンゾ フェノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸2無水物などであ る。ジアミンとしてはジアミン残基の電子供与性が強い 程好ましく、ビフェニル基、p-,p-置換またはm -, p- 置換構造のジアミノジフェニルエーテル、メチ レンジアニリン、ナフタレン基、ペリレン基などを有す るものが好ましく、4, 4´、または3, 4´ジアミノ ジフェニルエーテル、パラフェニレンジアミンなどであ る。また、これらの芳香族環にニトロ基が置換された構 造を有するのも好ましい。

【0045】本発明の樹脂ブラックマトリックスは、樹脂溶液中に前記特定のカーボンブラックからなる遮光剤を分散した黒色ペーストを用い、塗布法で形成せしめることができる。

12

【0046】 黒色ペースト中のカーボンブラックの平均 1 次粒径、平均 2 次粒径の求め方としては、例えば黒色ペーストを塗布、乾燥後、透過型もしくは走査型電子顕微鏡等でカーボンブラックを観測し、 JIS-R600 2 に準じて平均粒径を求める。

【0047】また、カーボンブラックに対して補色の顔料を混合させ、無彩色にするのが好ましく、本発明の黒色ペーストとしては、樹脂溶液中に、カーボンブラックと該カーボンブラックに対して補色の顔料からなる遮光剤を分散させてなるのが好ましい。例えば、青色顔料または紫色顔料、さらには青色顔料と紫色顔料との混合物を用いることができ、特に、着色力の高い有機顔料が好ましい。

【0048】これ以外にも遮光剤として、遮光性を低下させない範囲で種々の遮光剤を添加してもよいが、高い遮光性を得るためには、遮光剤中にしめるカーボンブラックの割合を50重量%以上にするのが好ましく、より好ましくは60重量%以上、さらに好ましくは70重量%以上である。カーボンブラック以外の遮光剤としては、酸化チタン、四酸化鉄などの金属酸化物粉、金属硫化物粉、金属粉の他に、赤、青、緑色等の顔料の混合物などを用いることができる。

【0049】また、本発明の黒色ペーストの透過光の色としては、C光源またはF10光源を用い、XYZ表色系において、原刺激Yが、 $0.03 \le Y \le 0.3$ となる条件において、色度座標 (x, y) が、光源の色度座標  $(x_0, y_0)$  に対して、 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 \le 0.01$ であることが好ましく、より好ましくは  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < 0.0025$ 、更に好ましくは  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < 0.0025$ 、

【0050】 黒色ペーストの透過光の色測定方法としては、まず、光線透過率を測定する。 黒色ペーストをガラス上に所定量塗布して、分光光度計で透過率を測定する方法、 黒色ペーストをガラスセルに入れ、分光光度計で透過率を測定する方法などがある。 光線透過スペクルから、 C光源または F 10光源における原刺激 X、 Y、 Zを計算し、色度座標を計算する。

【0051】樹脂溶液としては、ポリイミド前駆体、アクリル樹脂、PVA、ゼラチン、ポリエステル樹脂、ポリビニル樹脂等の溶液を用いることができる。画素や保護膜に用いる樹脂よりも高い耐熱性を有するのが好ましく、250℃以上の耐熱性を有するポリイミド前駆体溶液が好ましい。ポリイミド前駆体としては、前記ポリイミド前駆体を好ましく用いることができる。

【0052】したがって、ポリイミド前駆体の中でも、特に、可視光域の波長での光吸収の高いものの方がブラックマトリックスの遮光性も高くなり、より好ましい。すなわち、膜厚2 $\mu$ mのポリイミド膜において、XYZ 表色系における原刺激Yが96以下のポリイミド樹脂を

用いるのが好ましく、より好ましくは90以下、さらに 好ましくは80以下である。これらの値は、波長400 ~700nmの可視光でのポリイミド膜の光線透過率ス ペクトルを測定することにより計算できる。具体的に は、例えばテトラカルボン酸二無水物としては、酸二無 水物残基の電子吸引性が高い程好ましく、ベンゾフェノ ン基のようなケトンタイプのもの、ジフェニルエーテル 基のようなエーテルタイプのもの、フェニル基を有する もの、ジフェニルスルホン基のようなスルホン基を有す るものなどが好ましい。例えば、ピロメリット酸二無水 10 物、3, 3´, 4, 4´ーベンゾフェノンテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラ カルボン酸2無水物などである。ジアミンとしてはジア ミン残基の電子供与性が強い程好ましく、ビフェニル 基、p-.p-置換またはm-,p-置換構造のジアミ ノジフェニルエーテル、メチレンジアニリン、ナフタレ ン基、ペリレン基などを有するものが好ましく、4,4 、または3、4 ´ジアミノジフェニルエーテル、パラ フェニレンジアミンなどである。また、これらの芳香族 環にニトロ基が置換された構造を有するのも好ましい。 【OO53】黒色ペースト溶媒としては、通常、Nーメ チル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミ ド、N、Nージメチルホルムアミドなどのアミド系極性 溶媒、ラクトン系極性溶媒、ジメチルスルフォキシドな どが好適に使用されるが、カーボンブラックの分散効果 を高めるためには、少なくともアミド系極性溶媒を含む ものが好ましく、より好ましくはアミド系極性溶媒が主 成分もしくはアミド系極性溶媒単独からなる溶媒を用い るのが好ましい。ここでアミド系極性溶媒が主成分であ る溶媒とは、n種類の溶媒からなる混合溶媒の場合、 (1/n) ×100重量%よりも多く含むことを言う。 例えば2成分系の溶媒の場合、アミド系極性溶媒が50 重量%より多く含有されていることをいい、3成分系の 溶媒の場合、アミド系極性溶媒が33重量%より多く含 有されていることをいう。

【0054】さらに、カーボンブラック以外の遮光剤も添加する場合は、遮光剤の分散効果を高めるためには、さらにラクトン系極性溶媒を少なくとも含むことが好ましい。特に、分散剤としてロジン樹脂酸を用いた場合、特に有効に作用する。ラクトン類とは、脂肪族環状エステルで炭素数  $3\sim12$  の化合物をいい、具体的な例として、 $\beta$ -プロピオラクトン、 $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\gamma$ -バレロラクトン、 $\gamma$ -ガリフラクトン、 $\gamma$ -ガレロラクトン、 $\gamma$ -ガリフラクトン、 $\gamma$ -ガリフラクトン、 $\gamma$ -ガリフラクトン、 $\gamma$ -ガリフラクトン、 $\gamma$ -ガリイミド前駆体の溶解性の点で、 $\gamma$ -ブチロラクトンが好ましい。このため、アミド系極性溶媒とラクトン系極性溶媒の混合溶媒にするのがより好ましい。

【0055】これら以外の溶媒としては、塗布性向上の

14

ため、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルカ ルビトール、エチルカルビトール、エチルラクテートな ど蒸発速度のより速い溶媒や、表面張力が26~33ダ イン/ c mのエチレングリコールもしくはプロピレング リコールのエーテルアセテート溶媒を添加するのが好ま しく、好ましくは全溶媒中1~25重量%、さらに好ま しくは5~20重量%混合させるのが望ましい。具体的 にはプロピレングリコールメチルエーテルアセテート、 3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、エチレン グリコールエチルエーテルアセテート、3-メトキシブ チルアセテートなどがある。また、これらの溶媒を添加 した溶液中でカーボンブラック等の遮光剤を分散させる 方が、分散時の発熱が小さくなり、ゲル化が生じにくく なったり、分散性が向上したりして、より好ましい。 【0056】カーボンブラック等の遮光剤を分散させる 方法としては、例えば、樹脂溶液中に遮光剤、分散剤を 混合させた後、三本ロール、サンドグラインダー、ボー ルミル等の分散機中で分散させる方法などがある。カー ボンブラック以外の遮光剤も用いる場合は、各遮光剤を それぞれ単独で分散させた後、これらを混合させる方 法、あるいは、カーボンブラックとそれ以外の遮光剤と を分け、それぞれ分散後、調合する方法などがより好適 に用いられる。また、樹脂としてポリイミド前駆体を用 いる場合、分散中におけるポリイミド前駆体間の反応、 遮光剤とポリイミド前駆体の反応による粘度上昇、ゲル 化等の防止のため、まず溶媒中に遮光剤を混合して、前 分散を行なわせた後、ポリイミド前駆体を後から混合ま たは分散させる方法がより好ましい。さらには、カーボ ンブラックやカーボンブラック以外の遮光剤を、それぞ

等は、適宜調整するのが好ましい。
【0057】 黒色ペーストのレオロジー特性としては、 Cassonの流動方程式による降伏値が0.1Pa以下であることが好ましく、より好ましくは0.01Pa以下であることが好ましくは0.01Pa以下である。とが好ましくは0.01Pa以下である。 逃光剤の分散安定性が悪いと、これよりも降伏値が大クスの 遮光性が低下したりするので、 好ましくない。 本発明の 黒色ペーストは、 所定のカーボンブラックを用いるため、 低い降伏値が得られる。 S=ずり応力、 D=ずり速度、  $\tau0=$ 降伏値、  $\mu0=$ Casson 制度とすると、 流動方程式は式1で表わされ、 降伏値は $D^{1/2}$  に対する  $S^{1/2}$  のグラフにおける $S^{1/2}$  軸の切片の2乗で求められる。

れ分散に適した溶媒、またはその溶媒を含むポリイミド

前駆体で分散または混合させる方法がより好ましい。ま

た、遮光剤を微分散させるために、分散強度、分散時間

[0058]

【数1】

$$\sqrt{S} = \sqrt{r_0} + \sqrt{\mu_0} \cdot \sqrt{D} \qquad (\vec{x} 1)$$

【0059】粘度は、塗布方式にあわせて適宜調製され るが、 $5 \sim 1000 c P$ が好ましく、より好ましくは8 ~150cP、さらに好ましくは10~100cPであ る。

【0060】また、黒色ペーストには、遮光剤の分散性 向上を目的に種々の添加剤を加えることができる。これ 10 以外にも、塗布性やレベリング性向上を目的に種々の添 加剤、界面活性剤等を加えることができる。

【0061】次に、光透過性基板上に、樹脂ブラックマ トリックス、画素、保護膜をこの順に積層せしめてなる 液晶表示素子用カラーフィルタを例にして説明する。ま ず最初に、黒色ペーストを光透過性基板上に塗布する。 光透過性基板としては、特に限定されるものではなく、 石英ガラス、ホウケイ酸ガラス、表面をシリカコートし たソーダライムガラスなどの無機ガラス類、有機プラス チックのフィルムまたはシートなどが好ましく用いられ 20 い。 る。塗布方法は、ディップ塗布、ロールコータの他に、 ホエラー、スピナーなどの回転塗布法が好的に用いられ る。この後、熱風オーブン、ホットプレート等により乾 燥し、セミキュアする。セミキュア条件は、用いたポリ イミド前駆体の種類や塗布量によって若干異なるが、通 常100~180℃で1~60分加熱するのが一般的で ある。非感光性のポリイミド前駆体を用いた場合は、こ の後フォトレジストを塗布し、プリベークし、光学マス クを用いて露光する。この後、現像液を用い、ディッ プ、シャワー、パドル法等でレジストの現像とブラック マトリックスのパターン化を連続して行なう。この後、 剥離液を用いてディップ、シャワー、パドル法等でレジ ストを剥離する。最後に、イミド化するため、200~ **400℃で1~60分加熱し、キュアする。なお、ブラ ックマトリックス間には通常20~200μm程度の開** 口部が設けられており、後工程でこのスペースに画素が 形成される。

【0062】次に、複数色の画素をブラックマトリック スの開口部に形成する。通常、各画素の画素の色は、 赤、青、緑の3色であり、着色剤によって着色されてい 40 る。画素に用いられる着色剤としては、有機顔料、無機 顔料、染料などを好適に用いることができる。有機顔料 としては、フタロシアニン系、アジレーキ系、縮合アゾ 系、キナクリドン系、アントラキノン系、ペリレン系、 ペリノン系などが好適に用いられる。また、画素に用い られる樹脂としては、エポキシ系樹脂、アクリル系、ポ リイミド系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹 脂、ポリビニル系樹脂、ゼラチン等染色可能な動物性タ ンパク樹脂などの感光性または非感光性の材料を用いる ことができ、着色剤をこれらの樹脂中に分散もしくは溶 50

解させて着色するのが好ましい。

【0063】まず、着色剤を含む樹脂ペーストを塗布す る。ディップ塗布、ロールコータの他に、ホエラー、ス ピナーなどの回転塗布法が好適に用いられる。この後、 熱風やホットプレート等で乾燥することよって、ブラッ クマトリックス上に第1色目の着色層が全面にわたって 形成される。通常カラーフィルタは複数色の画素からな るので、不必要な部分をフォトリソグラフィ法で除去 し、所望の第1色目の画素パターンを形成する。画素膜 厚としては $0.5\sim3\mu$ m程度である。これを必要な色 の画素だけ繰り返し、複数の色からなる画素を形成し、 カラーフィルタを製造する。

16

【0064】この後、必要に応じて保護膜を積層する。 保護膜としては、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコ ーン樹脂、ポリイミド樹脂などがあり、特に限定されな

【0065】また、これ以外にも、あらかじめ光透過性 基板上にパターン化された画素を形成した後、感光性の 黒色ペーストを塗布して、光透過性基板側から露光し、 画素をマスクとして用いて画素間にブラックマトリック スを形成する方法、いわゆる襄露光方式などがある。

【0066】最後に、必要に応じてITO透明電極の積 層およびパターニング等を一般的な方法により行なうこ とができる。

【0067】なお、本発明の液晶表示素子用樹脂ブラッ クマトリックスは、上述のように液晶表示素子のカラー フィルタ側に設ける以外にも、対向する基板側に設けて もよい。例えば、TFT-LCDの場合は、TFTマト リックスアレイ基板側に、MIM-LCDの場合は、M IMマトリックスアレイ基板側に、STN-LCDの場 合は対向するストライプ状電極基板側に設けてもよい。 【0068】この様にして製造された樹脂ブラックマト リックスを有するカラーフィルタを搭載した液晶表示素 子を製造するには、例えば以下の方法によることができ る。まずカラーフィルタ上に液晶配向膜を形成し、ラビ ング処理を行う。同様に配向膜を形成し、ラビング処理 を行った対向基板と組み合わせる。ついで、基板間に液 晶を注入して液晶セルの組み立てを行うことにより、上 記カラーフィルタを液晶セル内部に有するカラー液晶表 示素子が得られる。

【0069】本発明の液晶表示素子は、従来のブラック マトリックスを有する液晶表示素子と比較して、主にそ のブラックマトリックスの反射率が低く、また無彩色で あることに起因して

- (1)明るい場所でも表示のコントラストが低下しない
- (2)赤・緑・青の着色が鮮やかにみえる

- (3) 黒が黒らしい
- (4)背景の写り込みが小さい
- (5)反射の色味がない

という優れた表示特性を示す。

【0070】以下、実施例によって本発明を具体的に説 明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 [0071]

## 【実施例】 [ポリイミド前駆体溶液の製造]

3,31,4,41ービフェニルテトラカルボン酸二無 水物 147gをN-メチルー2-ピロリドン 775gと共に 10 仕込み、4、4´ージアミノジフェニルエーテル 95.10 gおよびビス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシ ロキサン 6.20gを添加し、60℃で3時間反応させ、 粘度600ポアズ(25℃)のポリイミド前駆体溶液を 得た。平均重合度は約27で、両末端はアミン基を有し\*

(1) カーボンブラックミルベース

18

\* ていた。これを、無アルカリガラス(日本電気ガラス (株) 製、" O A - 2") 基板上にスピナーで仕上がり 膜厚が2μmになるように塗布、80℃10分熱風乾燥 した後、120℃で20分間セミキュア、300℃30 分間キュアした。このポリイミド膜の原刺激 Y は 9 5 で あった。

## 【0072】実施例1

下記の組成を有するカーボンブラックミルベース、青顔 料ミルベースをホモジナイザーを用いて、7000rpm で3 0分間分散後、それぞれ全量を混合し、ガラスビーズを 瀘過により除去して、黒色ペーストを調製した。黒色ペ ーストの粘度は、<u>32cP</u>であり、降伏値は<u>1.0×1</u> 0 ↑ Paであった。遮光剤としては、茶色のカーボンブ ラックとその補色顔料として青色顔料を用いた。

<u> 平均2次粒径57nm、</u> ファーネストブラック)	4.6部
ポリイミド前駆体溶液	23.0部
N-メチルピロリドン	6 1. 4 部
ガラスビーズ	90.0部
(2) 青顔料ミルベース	
ビグメントブルー15	2. 2部
ポリイミド前駆体溶液	23.0部
Abieticacid	0.2部

カーボンブラック ( [COOH] = 0.004、平均1次粒径26nm、

y ーブチロラクトン ガラスビーズ

無アルカリガラス (日本電気ガラス (株) 製、" 〇 A -2") 基板上にスピナーで塗布、80℃10分熱風乾燥 した後、120℃で20分間セミキュアした。この後、 ポジ型レジスト (Shipley "Microposit" RC100 30cp )をスピナーで塗布後、80℃20分乾燥した。キャ ノン(株)製露光機 P L A - 5 0 1 F を用い、フォトマ スクを介して露光し、アルカリ現像液(Shipley "Micr oposit"351)でポジ型レジストの現像およびポリイミ ド前駆体のエッチングを同時に行なった後、ボジ型レジ ストをメチルセルソルブアセテートで剥離した。さら に、300℃30分間キュアした。このようにして、厚 み0.98μmで、開口部が縦方向240μm、横方向 60μmの格子状ブラックマトリックスを設けた。

【0073】次に、赤、緑、青の顔料として各々Color Index No.65300 Pigment Red 177で示されるジアントラ キノン系顔料、Color Index No. 74265 Pigment Green 3 6 で示されるフタロシアニングリーン系顔料Color Inde x No.74160 Pigment Blue 15-4で示されるフタロシアニ ンブルー系顔料を用意した。ポリイミド前駆体溶液に上 記顔料を各々混合分散させて、赤、緑、青の3種類の着 色ペーストを得た。まず、光透過性のガラス基板のブラ ックマトリックス形成面側に緑ペーストを塗布し、80 **℃10分熱風乾燥し、120℃で20分間セミキュアし 50 る厚さ3.0μmの保護層を得た。** 

た。この後、ポジ型レジスト (Shipley "Microposit" R C100 30cp ) をスピナーで塗布後、80℃20分乾燥し た。マスクを用いて露光し、アルカリ現像液(Shipley "Microposit" 351) でポジ型レジストの現像およびポ リイミド前駆体のエッチングを同時に行なった後、ポジ 型レジストをメチルセルソルブアセテートで剥離し、幅 約90 μmで縦方向にストライプ状の緑色画素を幅方向 にピッチ300 µ mとした。さらに、300℃30分間 キュアした。画素層の厚さは1.5μmとした。水洗 後、同様にして、ストライプ状の赤、青色の画素を、3 色の画素間隔が $10\mu$ mになるように形成した。

63.6部

90.0部

【0074】次に保護膜を積層した。保護膜としては、 40 メチルトリメトキシシランに酢酸を加えて加水分解し、 オルガノシラン縮合物を得た。3,3',4,4'-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物と3-アミノプロピルトリ エトキシシランとをNーメチルー2ーピロリドン溶媒中 にて、モル比で1:2の割合で混合し、反応させてイミ ド基を有する縮合物を得た。該オルガノシラン混合物と 該イミド基を有する縮合物およびN-メチル-2-ピロ リドンとを重量比で5:2:4の割合で混合した組成物 を、赤、青、緑の有機着色層が形成された基体上に塗 布、キュアしてポリイミド変性シリコーン重合体からな

【0075】ブラックマトリックスの遮光性はほとんど 波長依存性がなく、波長430~640 nmにおいて、 2. 5~2. 8 (光学濃度/μm) であった。このとき の波長400~700nmにおける原刺激値Yは、0. 40であった。

## 【0076】実施例2

下記の組成を有するカーボンブラックミルベース、紫顔\*

\*料ミルベース、青顔料ミルベースをそれぞれホモジナイ ザーを用いて、7000rpm で30分間分散後、それぞれ全 量を混合し、ガラスビーズを瀘過して除去して、黒色ペ ーストを調製した。黒色ペーストの粘度は、<u>25cP</u>で あり、降伏値は<u>5.0×10<sup>5</sup> Pa</u>であった。遮光剤と しては、茶色のカーボンブラックとその補色顔料として 青色顔料と紫色顔料を用いた。

(1) カーボンブラックミルベース

カーボンブラック( <u>「OH」=O.OO5、半均1)</u>	<u> </u>
<u>平均2次粒径60nm、ファーネストブラック</u> )	2.3部
ポリイミド前駆体溶液	8. 0部
N-メチルピロリドン	61.2部
ガラスビーズ	71.5部
(2) 紫顔料ミルベース	
ピグメントバイオレット23	0.3部
ポリイミド前駆体溶液	1. 2部
y ーブチロラクトン	2. 2部
ガラスビーズ	3. 7部
(3) 背顔料ミルベース	
ビグメントブルー15	1. 1部
Abieticacid	0.1部
ポリイミド前駆体溶液	4.9部
γーブチロラクトン	8.8部
ガラスビーズ	14.9部

以下、実施例1と同様にしてカラーフィルタを得た。た だし、ブラックマトリックスの膜厚は、0.75μmと した。ブラックマトリックスの遮光性はほとんど波長依 存性がなく、波長430~640 nmにおいて、3.1 ~3. 4 (光学濃度/µm) であった。このときの波長

※あった。

#### 【0077】実施例3

下記の組成を有するカーボンブラックミルベース組成に 変更した他は、実施例2と同様にして、黒色ペーストを 調製した。黒色ペーストの粘度は、27cPであり、降 400~700nmにおける原刺激値Yは、0.32で※30 <u>伏値は7.0×10 Paであった。</u>

## (1) カーボンブラックミルベース

カーボンブラック ([SO<sub>3</sub> H]=0.005、平均1次粒径25nm、 平均2次粒径55 nm、ファーネストブラック) 2. 3部 8. 0部 ポリイミド前駆体溶液 61. 2部 Nーメチルピロリドン ガラスビーズ 71.5 部

以下、実施例1と同様にしてカラーフィルタを得た。 ご ラックマトリックスの遮光性はほとんど波長依存性がな く、波長430~640nmにおいて、3.1~3.4 (光学濃度/µm)であった。このときの波長<u>400~</u> 40 <u>700nmにおける原刺激値Yは、0.32であった。</u> 【0078】比較例1

カーボンブラックを下記のものを用いたこと以外は、実 施例1と同様にしてカラーフィルタを得た。

[0079] y $01, [OH] \leq 0, 001, [SO_3 H] \leq 0, 00$ 1、平均1次粒径55nm、平均2次粒子径110n m、ファーネストブラック)

4. 6 部黒色ペーストの粘度は、<u>60cP</u>で あり、降伏値は<u>0.30 Pa</u>であった。実施例 1 に比

べ、ブラックマトリックスの遮光性は、波長430~6 40 nmにおいて1, 9~2. 3 (光学濃度/μm) と、遮光性が低下し、不合格であった。このときの波長 400~700 n m における原刺激値 Y は、<u>0.80</u>で あった。

#### 【0080】比較例2

下記の組成を有するカーボンブラックミルベースをホモ ジナイザーを用いて、7000rpm で30分間分散後、それ ぞれ全量を混合し、ガラスビーズを瀘過により除去し て、黒色ペーストを調製した。黒色ペーストの粘度は、 55c Pであり、降伏値は0.2 Paであった。遮光剤 としては、茶色のカーボンブラックのみを用いた。

(1) カーボンブラックミルベース

50

22

カーボンブラック ( [COOH] ≦0, 001、 [OH] ≦0, 001、 [SO<sub>3</sub> H] ≦0, 001、平均1次粒径55nm、平均2次粒径110nm、

ファーネストブ<u>ラック</u>)

4. 6部

ポリイミド前駆体溶液

57.0部

N-メチルピロリドン

120.0部

ガラスビーズ

180.0部

【0081】表1に、各実施例、比較例で用いたカーボンブラックの表面のカルボキシル基濃度 [COOH]、表面の水酸基濃度 [OH]、表面のスルホン基濃度 [SO<sub>3</sub>H]、平均1次粒径、平均2次粒径、補色顔料の有無と、得られた黒色ペーストの粘度、降伏値、ブラックマトリックスの膜厚当たりの遮光性、遮光性の波長依存性の有無をまとめた。

20

【0082】表2に、C光源における各樹脂ブラックマトリックスの透過光の色度座標をまとめた。

【0083】表3に、バックライト照射時の各樹脂ブラックマトリックスの透過光の色度座標をまとめた。

【0084】表4に、バックライトの各主波長での各樹脂ブラックマトリックスの光線透過率をまとめた。

【0085】表5に、C光源における各黒色ペーストの 透過光の色度座標をまとめた。

[0086]

【表1】

30

【0087】

	-t	カーボンブラック	27		補色顔料	黒ペースト	-スト	ブラックマトリックス	トリックス
[H0]		[S03H]	平31次的各	平均2次数至		粘度	降伏值	産雇当たりの	波長依存性
			(m u )	(mu)		(cP)	(Pa)	置光性(OD/pm)	
≤ 0. 001		≤ 0.001	2 6	5 7	Hac	3 2	1.0:10-4	2.5~2.8	ほとんどなり
0.005		≤ 0. 001	3.0	0 9	· 一一一	2 5	5.0×10 <sup>-5</sup>	3.1~3.4	133773
≤ 0.001	ļ	0.005	2.5	5 5	- 本 - 株	2.7	7.0110-4	3.1~3.4	ほさんとない
≥ 0.061	VII	≤ 0. 001	5 5	1 1 0	Hac	0 9	3.0×10 <sup>-1</sup>	1.9~2.3	ほとんどなし
≥ 0.001 ≥	VII	≤ 0. 001	52	1 1 0	ない	ស	2. 0×10 <sup>-1</sup>	1.5~2.2	あり
[COOH], [OH], [SO,H]は全炭素原子	<u>}</u>	当たり	素原子当たりのモル比						
		30	30		20			10	
									【表2】

表 2

	C <del>为</del>	<del>.</del> 源	ブラックマ	トリックス	(x <sub>0</sub> -x) <sup>2</sup>
	Χο	Уο	×	У	+(y <sub>0</sub> -y) <sup>2</sup>
実施例 <u>1</u>	0.31	0.32	0.32	0.37	0.003
実施例2	0.31	0.32	0.30	0.31	0.000
実施例3	0.31	0.32	0.30	0.31	0.000
比較例 <u>2</u>	0.31	0.32	0.50	0.42	0.046

[8800]

\* \*【表3】

表 3

	バックラ	イト光源	ブラックマ	トリックス	( x n-x ) <sup>2</sup>
	Χo	У□	×	Y	+(y <sub>0</sub> -y) <sup>2</sup>
実施例1	0.34	0.37	0.35	0.42	0, 003
実施例2	0.34	0.37	0.36	0.36	0, 001
実施例3	0.34	0.37	0.36	0.36	0.001
比較例 <u>2</u>	0.34	0.37	0, 49	0.44	0.027

[0089]

※ ※【表4】

表 4

	バックライ	ト主波長での	透過率(%)	透過率の比
	440~460nm	530~ 560nm	600~620nm	(最大/最小)
実施例1	0.25	0.44	0.23	1.9
実施例2	0.32	0.32	0.38	1.2
実施例3	0. 32	0.38	0.38	1.2
比較例 <u>2</u>	0.05	0.30	0.50	1 0

【0090】 【表5】

【0091】このようにして製造された樹脂ブラックマトリックスを有するカラーフィルタを搭載した液晶表示素子(TFT(薄膜トランジスタ)型)とその他のクロムブラックマトリックス、2層クロムブラックマトリッ

Ŋ

表

28

クスを有する液晶表示素子および比較としてCRT(カラーブラウン管)のコントラスト比(見え易さ:白輝度/黒輝度で一般に定義されているが、反射光がある場合には、(白輝度+反射)/(黒輝度+反射)で表される)の室内照度依存性を比較した(図1)。輝度はトプコンブラックマトリックスー5あるいはブラックマトリックスー7で測定した。室内照度が高い場合に、樹脂ブラックマトリックスを有するカラーフィルタを搭載した液晶表示素子のコントラスト比の低下が少なく、明るい場所でもその表示が見易いと言う結果が得られた。感覚的に知覚される樹脂ブラックマトリックスカラーフィルタ搭載の液晶表示素子の特徴は、

- (1)赤・緑・青の着色が鮮やかにみえる
- (2)黒が黒らしい
- (3)背景の写り込みが小さい
- (4)反射の色味がない

であった。

【0092】また、100名のモニター調査を行ったところ、統計的に樹脂プラックマトリックスカラーフィル20 タ搭載の液晶表示素子の特徴を裏付けるデータが得られた。

【0093】本発明のカラーフィルタは、上述のように 樹脂中に特定の遮光剤を分散することによって、色特性 の優れたブラックマトリックスを有する液晶表示素子用 カラーフィルタを得ることができ、表示品位の優れた液 晶表示素子が得られた。

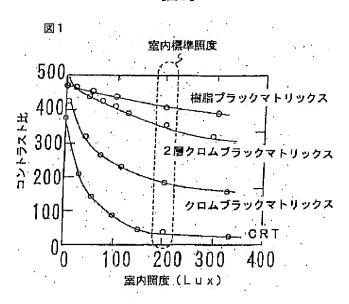
#### [0094]

【発明の効果】本発明の樹脂ブラックマトリックスは、上述のように樹脂中に遮光剤として特定のカーボンブラックを分散することによって分散性を向上することができ、遮光性が高くて、パターン加工性に優れ、かつ膜剥がれなどがないブラックマトリックスを得ることができ、表示品位の優れた液晶表示素子が得られる。また、樹脂溶液中に特定のカーボンブラックを分散することによって得られた黒色ペーストを塗布することによって、優れた樹脂ブラックマトリックスが得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】コントラスト比の室内照度依存性を比較した図である。





## フロントページの続き

(56)参考文献	特開	平6 -67421	(JP,	A)
			_	

特開 平6-35188 (JP, A)

特開 平4-63870 (JP, A)

特開 昭47-34819 (JP, A)

特開 昭50-28531 (JP, A)

特開 昭50-141612 (JP, A)

特開 昭50-142626 (JP, A)

特開 昭55-89361 (JP, A)

特開 平2-239204 (JP, A) 特公 昭46-18368 (JP, B1)

特公 昭52-2874(JP, B1)

国際公開95/35525 (WO, A1)

(58)調査した分野(Int.Cl.<sup>7</sup>, DB名)

5/00 - 5/136 GO2B

GO2B 5/20 - 5/28

G02F 1/1335

3/00 - 13/08 C08K

1/00 - 101/14 C08L

C09C 1/00 - 3/12

CO9D 1/00 - 201/10